## **STATUS OF ATF, 2004**

H. Hayano<sup>1</sup>, and ATF Collaboration High Energy Accelerator Research Organization (KEK) 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801

#### Abstract

Accelerator Test Facility (ATF) has already achieved the vertical emittance of GLC specification. In order to make the multi-bunch emittance achievement, high quality multi-bunch beam from photo-cathode rf gun was employed. The maximum allowable current was raised to 3 times more. From the study, it was found that the vacuum level of damping ring is related to the achieved vertical emittance. The ring scrubbing with high current accumulation made tail bunch emittance growth lower. We describe the status of multi-bunch emittance study together with the development status of the various emittance monitors and beam position monitors.

# ATFの現状2004

## 1. はじめに

2003年秋からのATF運転では、リング蓄積電流が 従来の許可電流70mAから210mAまで引き上げる事 が認められたので、マルチバンチでの大電流蓄積の 調整を行う事ができるようになった。20バンチ、 1トレイン入射時には52mAにおいてバンチ強度が GLC仕様の強度であり、この時に正規化垂直方向エ ミッタンスは20nm以下を達成しなければならない。 その研究のために、52mA以上のシングルショット リング入射の調整が必要である。また、真空度改善 のためのリング焼きだし運転では3トレイン入射を 行い、150mA以上の蓄積電流を長時間維持する必要 がある。シングルバンチにおけるGLC仕様低エミッ タンスビーム生成は2003年6月までの調整と測定に より達成されているが、マルチバンチ時は低エミッ タンスビーム生成はもちろん縦方向ビーム振動の原 因解明をも目標にしてビーム開発が行われてきた。 その他にも、平行して低エミッタンスビームのため の各種モニターの開発が多くのマシンタイムを費や して行われてきている。本報告ではダンピングリン グでのシングルバンチおよびマルチバンチエミッタ ンス開発の状況、あわせて進められている先端的な エミッタンスモニター、ビーム位置モニターなどの 開発状況を報告する。

# シングルバンチ低エミッタンスビーム 生成

ダンピングリング部のビーム位置モニター回路は シングルパスで測定できる必要性から分解能は従来 のリング加速器ほど高分解能ではなかったが、全数 高分解能型に置き換えられ、2003年春ぐらいから性 能を発揮できるようになってきた。改造されたリン グBPM回路のシングルショット分解能は、図1に示 すように従来20µmだったものが2µmとなった。

**Resolution improvement of DR BPM** 



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E-mail: hitoshi.hayano@kek.jp

この変更によりBBA測定が再現性よくかつ高精度 になり、軌道調整、ディスパージョン補正、カップ リング補正が高精度となった。図2および図3に ディスパージョン補正の改善、カップリング補正の 改善の1例を示す。リングの垂直方向のエミッタン スは、これらの補正を施す事により再現よく従来の 半分の値を生成できるようになった。レーザーワイ ヤーの測定によるY方向エミッタンスは $\varepsilon_y$ =1.6x10<sup>\*</sup> radm(6.5pm)と得られデザイン目標値(X方向エ ミッタンスの1%)の半分であり、これはGLC仕様 の2.0x10<sup>\*</sup> radmより小さい。レーザーワイヤーによ るエミッタンス測定値を図4に示しておく。



図3: X方向キックからY方向へのカップリングの 改善(上:従来のBPM回路、下: BPM改善後)



図4:シングルバンチのY方向エミッタンス測定値

# 3. マルチバンチ低エミッタンスビーム生 成

レーザーワイヤーのエミッタンス測定においては 全バンチの全投影計測の他、バンチ個々の計測もで

きるようになっており、バンチ強度の小さい場合は 特別なエミッタンスグロースもなく一様に全投影エ ミッタンスと一致していてシングルバンチ時の値と 矛盾はない。しかしながらバンチ強度がGLC仕様の 7x10°に近くなるにつれバンチトレイン後方のバンチ の測定エミッタンスが大きくなるという現象が観測 されている(図5参照)。また、マルチバンチ時に は縦方向振動が発生し、バンチトレインの後方にな るに従って振動振幅が大きくなるという現象も観測 されている。これまでの経験から、マルチバンチ時 のエミッタンスはリング内真空度に依存していると 予想されたのでシミュレーションによるイオンの効 果と比べてみると図6に示す様に計測エミッタンス の動向を再現している事がわかった。ただし、レー ザーワイヤーは多数回周回ビームの投影エミッタン スを計測するので、個々のバンチのエミッタンスグ ロースなのかイオンによる後続バンチの振動の投影 なのかは判断できない。



図5:マルチバンチの各バンチのYエミッタンス

**Emittance Versus Bunch Number** 



図6:ファーストイオン不安定性のシミュレー ションによるYエミッタンス

そこで150mAというATFでは過去最大の電流によ るリングの焼きだし運転を数日行い、積分蓄積電流 量9.3A.hourによる真空度改善を試みた。キッカーマ グネット部分の真空容器での真空度悪化の影響でリ ング内平均真空度は数値的には改善されなかったが、 計測されたエミッタンスは図7に示すように図5の ようなテールバンチのグロースは見られず、イオン の効果は改善されたかのような様子である。しかし ながら、リングの状態を最良に保てなかったためエ ミッタンスの絶対値が2倍程度大きいので、それに よるイオン効果の減少のためなのかどうかをシミュ レーションにて検討している段階である。秋からの 運転において、リングのエミッタンスチューニング が最良の状態での再測定を行う予定である。



図7:焼きだし運転後のマルチバンチエミッタン ス

## 4. 低エミッタンスビームモニターの開発

2003年秋から2004年夏までに改造などが行われ進展のあったモニターについてのみ簡単に報告する。

# 4.1 リング内ビームのX線SRモニターによ る測定

X線を利用したSRモニターは、X方向45µm、Y方 向7µmという測定値が得られているが、これから計 算されるY方向エミッタンスはレーザーワイヤーや SR干渉計の結果より3倍ほど大きい。この問題を多 方面から検討を重ね、実験を繰り返した結果、どれ かの素子の機械的振動が原因ではないかとの結論に 落ち着きそうである。今後は各素子の振動との相関 測定をする一方高速シャッターを導入して対処でき るように改造する予定である。さらにリアルタイム エミッタンスモニターとして使用できるように遠隔 制御ソフトウェアも実働させる予定である。

## 4.2 回折放射を用いたビームサイズモニ ターの開発

スリットターゲットからの回折放射光を利用した ビームサイズモニターでの問題点はビームライン上 流からビームとともにやってくるベンドマグネット やQマグネットによるSR光がバックグラウンドとし て重なる事であった。このバックグランド光を小さ な穴を開けたマスクにて遮蔽し、ビームのみ穴を通 過させるという方式でかなり抑え込む事に成功した。 得られた放射パターンからはSR光との干渉パターン が消え去り理論計算ともよい一致が得られた。現在、 得られている分解能は10μm程度とやや悪いのでS/N 比の改善に努力をしているところである。

### 4.3 空胴型高分解能ビーム位置モニター

ATFの取り出しビームを使用しnmでのビーム位置 制御の研究を行いリニアコライダーの衝突点での ビーム衝突維持制御を開発する計画が始まっている。 このためにはダンピングリングのビーム位置やエネ ルギーの安定化、取り出しキッカーの安定化、そし てnmを検出できるビーム位置モニター開発などが必 要である。現在SLACと共同で行っているものは3台 の空胴型ビーム位置モニターを高精度ムーバーで保 持調整し、さらに高分解能回路によりnm分解能を実 証するという研究である。現在までに装置の準備が 完了し、最初のビーム試験が試みられておりデータ は解析中である。また、トレイン内ビーム位置制御 のための高速フィードバックシステムも開発中であ りnm領域での位置制御の実現を目指している。

### 5. 今後の課題と展望

リング焼きだし運転による真空度改善によりマル チバンチのエミッタンスはシングルバンチ時に近い ところまで下げる事ができている。秋の運転では GLCビーム強度でのマルチバンチ低エミッタンス ビーム生成をまず最初に行う予定である。ついでnm 領域でのビーム位置制御の実現のため、リングビー ムの超安定化、取り出しダブルキッカーによる超安 定取り出し、高速フィードバックによる超ビーム安 定化の開発を行っていく予定である。

### 6. 謝辞

ATFの運転維持および開発研究はシフトに参加し ビーム開発を担当してくださる皆様と、技術サポー トをしてくださる(有)イーキューブ、(株)関東 情報サービスの方々によって行なわれています。あ らためてここに感謝致します。さらに、本著者は戸 塚機構長、神谷加速器研究施設長、黒川加速器総主 幹、榎本加速器第3研究系主幹の方々およびGLC計 画関連の方々のご理解とご指導に感謝致します。ま た、ここに報告しましたATFの研究開発が皆様の研 究の一助になれば幸いと思います。